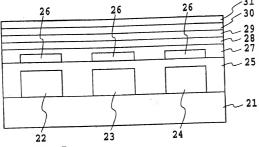
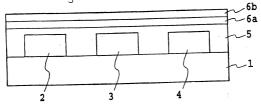
【書類名】

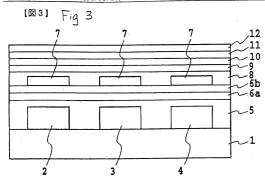
図面

[21] Fig. 1



[2] Fig. 2





r	Layer		構造式 formula
1	層構成	材料名 Haterial	構造式(チャケルリタ
	正孔注入層 Hole injection layer	飼フタロシアニン Copper phthalocyamine	N=N-N N-Cu-N N=N-N
	正孔輸送層 Hole transport	4,4'-ピス [N-(1-ナ フチル)-N-フェニル アミノ] ピフェニル 4,4'-bis[N-(1-maphthy1)-N- phenylamino]biphenyl	
	有機発光層 Light- em;Hing Layan	4,4'-ピス(2,2- ジフェニルビニル) ピフェニル セフェニル 4,4'-625(2,2'-d1phenylviny) b2phenyl	
	電子注入層 Electron injection	トリス (8-ヒドロキシ キノリン) アルミニウム 錯体 Tris(9-bydroxy guinol ine) alem: num complex	

F16.4

1.

Sample	المهدير - المهلاء	*	Bryshman (II	
·	非免尤固	71	(%) **** 4	Ratio
	是一種加寧(%)	光	保持率 (%)	光
5年指例1	9	0.75	6 8	1.11
大語なり	4	0.50	9.1	1.14
大品(2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	5	0.63	8.7	1.09
Compande Example 1	000	1	8 0	1
CTT 数型 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2	96	1.2	2	0.03
		ſι	F16.5	